

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平11-255690

(43) 公開日 平成11年(1999) 9月21日

(51) Int. Cl. <sup>8</sup>	識別記号	P I
C 0 7 C 39/17		C 0 7 C 39/17
31/02		31/02
35/08		35/08
37/88		37/88
49/20		49/20
		A
審査請求 未請求 請求項の数7 O L (全 8 頁) 最終頁に続く		

(21) 出願番号	特願平10-63172	(71) 出願人 000206901 大塚化学株式会社 大阪府大阪市中央区大手通3丁目2番27号
(22) 出願日	平成10年(1998) 3月13日	(72) 発明者 奈田 充生 徳島県徳島市川内町加賀須野463 大塚化学株式会社徳島研究所内
		(72) 発明者 濱 裕司 徳島県徳島市川内町加賀須野463 大塚化学株式会社徳島研究所内
		(74) 代理人 弁理士 三枝 英二 (外10名)

(54) 【発明の名称】 包接化合物、その製造方法及び使用方法

(57) 【要約】

【課題】 本発明は、簡便な操作で極めて高純度のHHTPを製造するために使用される包接化合物及びその製造方法を提供することを課題とする。

【解決手段】 本発明の包接化合物は、2、3、6、7、10、11-ヘキサヒドロキシトリフェニレンであるホスト化合物とゲスト化合物とからなる包接化合物である。